(19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-37964 (P2000-37964A)

(43)公開日 平成12年2月8日(2000.2.8)

(51) Int.Cl.7

餓別配号

FΙ B41N 1/08 テーマコート\*(参考) 2H114

B41N 1/08

3/03

3/03

## 審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平10-209845

(71)出願人 000005201

富士写真フイルム株式会社

(22)出願日 平成10年7月24日(1998.7.24) 神奈川県南足柄市中沼210番地

(72)発明者 澤田 宏和

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写

真フイルム株式会社内

(72)発明者 榊 博和

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写

真フイルム株式会社内

(74)代理人 100073874

弁理士 萩野 平 (外4名)

Fターム(参考) 2H114 AA04 AA14 DA04 FA06 GA08

## (54) 【発明の名称】 平版印刷版用支持体

## (57)【要約】

【課題】 電気化学的粗面化処理による粗面化が均一 で、かつ検版性及び面状に優れた平版印刷版用支持体を 提供する。

【解決手段】 Fe:0.2~0.4wt%、Si:0.  $0.3\sim0.15$  wt%, Cu: 0.006 $\sim0.03$  wt %、Ti:0.020~0.030wt%を含有し、かつ Ti/Cu:1~5を満たし、残部が不可避不純物とA 1とからなり、A1純度が99.3wt%以上であって、 その表面から厚み方向深さ5μmまでの領域に位置する 結晶粒の圧延方向に垂直な板幅方向の長さが30μm~ 150μmで、かつ圧延方向に一致する方向の長さが1 00μm~3000μmである板材の表面を、電気化学 的粗面化を含む粗面化処理を施してなることを特徴とす る平版印刷版用支持体。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 Fe:0.2~0.4wt%、Si:0. 03~0. 15wt%, Cu: 0. 006~0. 03wt %、Ti:0.020~0.030wt%を含有し、かつ Ti/Cu:1~5を満たし、残部が不可避不純物とA 1とからなり、A 1 純度が99.3 wt%以上であって、 その表面から厚み方向深さ5μmまでの領域に位置する 結晶粒の圧延方向に垂直な板幅方向の長さが30μm~ 150μmで、かつ圧延方向に一致する方向の長さが1 00 μm~3000 μmである板材の表面を、電気化学 10 的粗面化を含む粗面化処理を施してなることを特徴とす る平版印刷版用支持体。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は平版印刷版用支持体 に関し、特に電気化学的粗面化処理による粗面化形状が 均一で、かつ検版性及び面状に優れた平版印刷版用支持 体に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、平版印刷版用支持体としてア 20 ルミニウム合金板が用いられている。そして、とのアル ミニウム合金板は、感光層との密着性及び非画像部の保 水性を付与するために粗面化処理が施される。粗面化方 法としては、従来から、ボールグレインやブラシグレイ ン等の機械的粗面化法、塩酸や硝酸等を主体とする電解 液を用いてアルミニウム合金板の表面を電解研磨する電 気化学的粗面化法、酸溶液によりアルミニウム合金板の 表面をエッチングする化学的粗面化法等が知られている が、近年では、電気化学的粗面化法により得られた粗面 はピット (凹凸) が均質で、印刷性能に優れることか ら、この電気化学的粗面化法と他の粗面化方法とを組合 わせて粗面化するととが主流になってきている。

【0003】しかしながら、この電気化学的粗面化処理 においても、用いるアルミニウム合金板によっては、面 質ザラツキと呼ばれる鮫肌状のムラやストリークと呼ば れる筋状のむら等の面状不良が生じている。とのような 面状不良は、アルミニウム合金板の表層部分(表面から 深さ数μm程度の領域)の結晶組織に起因することが知 られており、アルミニウム合金組成とともに結晶組織、 特に結晶の大きさや形状について種々検討されている。 例えば、特開平8-179496号公報には、Fe: 0.  $25\sim0$ . 5wt%, Si: 0.  $03\sim0$ . 1wt%, Cu: 0. 0054~0. 04wt%, Ti: 0. 005 ~0.020wt%を含有し、かつ最外表面層のマクロ組 織粒の圧延方向に垂直な方向の大きさが50~200 µ mであるアルミニウム合金板を電気化学的に粗面化した 平版印刷版用支持体が記載されている。また、特開昭6 3-47349号公報には、Mg:0.30~1.0wt %, Si: 0. 3~1. 3wt%, Cu: 0. 003~

方向の結晶粒の平均幅が40μm以下であるアルミニウ ム合金板が記載されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記に 挙げたような従来のアルミニウム合金板は、ストリーク の改善には効果が認められるものの、面質ザラツキの改 善は十分ではなく、また電気化学的粗面化の均一性に劣 るという問題がある。更に、通常の平版印刷版の作製で は、画像を焼き付けた際の検版作業、即ち画像の欠落が ないが、あるいは不要な分に画像が残っていないかを目 視により確認することが行われるが、その際支持体の表 面が黒っぽいと、視認性が低下して検版作業の正確性に 悪影響を与えるようになる。従来のアルミニウム合金板 では、Tiの含有量が少ないことから、支持体とした時 に表面が黒くなりやすく、正確な検版作業を行う上での 妨げになっている。

【0005】本発明はとのような状況に鑑みてなされた ものであり、電気化学的粗面化処理による粗面化が均一 で、かつ検版性及び面状に優れた平版印刷版用支持体を 提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課 題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、アルミニウム合 金板を特定の合金組成とし、かつその表層部に位置する 結晶粒の大きさを特定することにより、従来を上回る均 一な粗面化と、検版性及び面状の改善を実現し得ること を見い出し、本発明を完成するに至った。即ち、上記の 目的は、本発明の、Fe:0.2~0.4wt%、Si: 0. 03~0. 15wt%, Cu: 0. 006~0. 03 30 wt%、Ti:0.020~0.030wt%を含有し、か つTi/Cu:1~5を満たし、残部が不可避不純物と A 1 とからなり、A 1 純度が99.3 wt%以上であっ て、その表面から厚み方向深さ5μmまでの領域に位置 する結晶粒の圧延方向に垂直な板幅方向の長さが30μ  $m\sim150\mu m$ で、かつ圧延方向に一致する方向の長さ が100 µm~3000 µmである板材の表面を、電気 化学的粗面化を含む粗面化処理を施してなることを特徴 とする平版印刷版用支持体により達成される。

[0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。本発明の平版印刷版用支持体において、Feは 0. 2~0. 4wt%が添加される。Feは支持体の強度 に大きく影響を与えるため、含有量が0.2 wt%未満で は、機械的強度が低く過ぎて平版印刷版として印刷機の 版胴に取り付ける際に、版切れを起としやすくなる。 一 方、含有量が0.4 wt%を越えると、必要以上の高強度 となり、平版印刷版として印刷機の版胴に取り付ける際 にフィットネス性が劣るようになり、印刷中に版切れを 起としやすくなるので望ましくない。但し、校正刷り用 O. 10 wt%含有し、かつ表面の圧延方向に垂直な板幅 50 途に使う印刷版の場合は、これらフィットネス性や強度 に関する制約は重要でなくなる。

【0008】Siは原材料であるAl地金に不可避不純 物として含有されているため、原材料差によるバラツキ を防ぐため、意図的に微量添加されることが多い。その 際、含有量が0.15 wt%を越えると印刷した際に、非 画像部が汚れやすくなるという不具合がある。一方、原 材料によっては既に 0.03 wt%以上の含有量を持つ場 合があるため、これ未満の数値は現実的でない。また、 SiはA1-Fe-Si系金属化合物を形成して電解粗 面を均一化する効果があり、従って含有量が0.03wt 10 %未満では、この効果が得られない。更に、含有量とし て0.03wt%未満を維持するためには、高価な高純度 Al地金を必要とするためこの点からも現実的でない。 従って、Siの含有量は0.03~0.15wt%、好ま しくは0.04~0.10wt%とする。

【0009】Cuは電気化学的粗面化を制御する上で非 常に重要な元素である。従って、含有量が0.006wt %未満では、電気化学的にピットを形成する際の表面酸 化皮膜の抵抗が過小となるため、均一なピットが形成さ れない。一方、含有量が0.03 wt%を越えると、逆に 20 ピットを形成する際の表面酸化皮膜の抵抗が過大となる ため、粗大なビットが生成されやすくなる。とのビット 生成の均一さは、優れた印刷適性を得るために不可欠な 項目である。従って、Cuの含有量は0.006~0. 03wt%、好ましくは0.01~0.02wt%とする。 【0010】Tiは、従来より鋳造時の結晶組織を微細 にするために添加され元素であり、AI-Ti合金の形 で、あるいはAI-B-Ti合金の形で添加される。し かし、本発明では、TiがO電気化学的粗面化の均一化 する効果を持つこと、GTi含有量によって粗面化処理 後の支持体の色相が変化することを見い出し、絶対量と ともにCuとの相対量の最適値を見い出したことを特徴 とする。即ち、本発明におけるTi含有量は、絶対量で 0.020~0.030wt%、好ましくは0.022~ 0.028 wt%であり、かつTi/Cu比が1以上5以 下、好ましくは1.2以上4以下である。Ti添加量が 0.030 wt%を越える場合には、電気化学的粗面化処 理においてピットを形成する際の表面酸化皮膜の抵抗が う不具合が生じる。一方、添加量が0.020wt%未満 では、支持体の表面が黒くなり、検版作業に支障を来す ようになる。加えて、鋳造組織が微細化されないため に、種々の工程を経て0.1~0.5mmの厚みに仕上げ た後も、粗大な鋳造組織の痕跡が残とり、外観に著しい 不良を生じるという不具合がある。また、電気化学的粗 面化に際して、Tiはピットを形成する時に表面酸化皮 膜の抵抗を下げ、一方Cuは表面酸皮膜の抵抗を上げる という相反するというそれぞれの効果のバランスを取る ととで、均一な電気化学的粗面化を実現できる。従っ

て、Ti/Cu比が1未満及び5を越える場合には、何 れもピットの均一性が悪くなる。また、Ti/Cu比が 1未満の場合には、上記のTi含有量が少ないことに相 当して検版性を悪化させる。

【0011】アルミニウム合金の残部は不可避不純物と アルミニウムであるが、上記に挙げた各成分の最大合計 量からアルミニウム合金のアルミニウム純度は99.3 wt%以上となる。

【0012】上記のアルミニウム合金を板材とするに は、例えば下記の方法が採用できる。先ず、所定の合金 成分に調整したアルミニウム合金溶湯を常法に従い清浄 化処理を施し、鋳造する。清浄化処理には、溶湯中の水 素などの不要なガスを除去するために、フラックス処 理、Arガス、Clガス等を使った脱ガス処理や、セラ ミックチューブフィルタ、セラミックフォームフィル タ、等のいわゆるリジッドメディアフィルターや、アル ミナフレーク、アルミナボール等を遮材とするフィルタ や、グラスクロスフィルター等を使ったフィルタリン グ。あるいは、脱ガスとフィルタリングを組み合わせた 処理が行われる。

【0013】次いで、上記溶湯を鋳造する。鋳造方法に 関しては、DC鋳造法に代表される、固定鋳型を用いる 方法と、連続鋳造法に代表される、駆動鋳型を用いる方 法とがあり、何れの方法も可能である。例えばDC鋳造 を行った場合、板厚300~800mmの鋳塊が製造でき る。その鋳塊は、常法に従い、面削により表層の1~3 Omm、望ましくは、1~10mmが切削される。その後、 必要に応じて、均熱化処理が行われる。均熱化処理を行 う場合、金属間化合物が粗大化してしまわないように、 に大きく関与すること、②Cuの持つ上記の特性と相反 30 450~620℃で1時間以上、48時間以下の熱処理 が施される。1時間より短い場合は、均熱化処理の効果 が不十分となる。次いで、熱間圧延、冷間圧延を行っ て、アルミニウム圧延板とする。熱間圧延の開始温度と しては、350~500℃の範囲とする。冷間圧延の、 前、または後、またはその途中において中間焼鈍処理を 施しても良い。との場合の中間焼鈍条件は、バッチ式焼 鈍炉を用いて280℃~600℃で2~20時間、望ま しくは、350~500℃で2~10時間加熱する方法 や、連続焼鈍炉を用いて400~600℃で360秒以 過小となるため、均一なビットが形成されなくなるとい 40 下、望ましくは、450~550℃で120秒以下の加 熱処理が採用できる。連続焼鈍炉を使って、10℃/秒 以上の昇温速度で加熱すると、結晶組織を細かくすると ともできる。

> 【0014】ととまでの工程により、アルミニウム合金 板の表面から厚み方向深さ5μmまでの領域に位置する 結晶粒の大きさを、その圧延方向に垂直な板幅方向の長 さ (以下、幅と呼ぶ) が30μm~150μmで、かつ 圧延方向に一致する方向の長さ(以下、長さと呼ぶ)が 100μm~3000μmの範囲に調整することができ 50 る。平版印刷版の支持体では、面状の均一性が、上記し

た検版性を良好にするために白色であることと同等以上 に重要な項目である。との面状の均一性は、アルミニウ ム合金板の表層部に位置する結晶粒の大きさに依存す る。表層部に位置する結晶粒の幅はストリークに影響 し、結晶粒の長さは面質ザラツキに影響する。本発明で は、結晶粒の幅を30 µm~150 µm、長さを100 μm~3000μmに規定することにより、良好な面状 が得られることを見い出した。結晶粒の幅において、長 さが150 µmを越える場合にはストリークが発生し、 め現実的ではない。結晶粒の長さについては、3000 μmを越える場合には面質ザラツキが生じ、一方100 μm未満では過度の結晶微細化を必要とするため現実的 ではない。特に好ましくは、結晶粒の幅は35µm~1 40 μm、長さは150 μm~2800 μmである。ま た、平版印刷版においては、その用途によって、アルミ ニウム合金板の表層0~3μmを支持体の表層とする場 合もあれば、アルミニウム合金板の表層から4~5μm を支持体の表層とする場合もある。従って、本発明のよ うに、アルミニウム合金板の表面から厚み方向深さ5μ 20 mの領域における結晶粒の大きさを規定することは、汎 用性の面からも有意義である。

【0015】上記の如く結晶粒の大きさを調整され、所 定の厚さ、例えば0.1~0.5mk仕上げられたアル ミニウム合金板は、更にローラレベラ、テンションレベ ラ等の矯正装置によって平面性を改善しても良い。ま た、板巾を所定の巾に加工するため、スリッタラインを 通すととも通常行われる。

【0016】とのようにして作られたアルミニウム合金 板は、次いで平版印刷版用支持体とするために粗面化処 30 理が施される。上述したように、本発明のアルミニウム 合金板は電気化学的粗面化処理に適しており、従って、 粗面化処理として電気化学的粗面化処理と、機械的粗面 化処理及び/または化学的粗面化処理とを適宜組み合わ せることが好ましい。電気化学的粗面化処理は、アルミ ニウム合金板の表面に微細な凹凸を付与することが容易 であるため、印刷性の優れた平版印刷版を作るのに適し ている。この電気化学的粗面化処理は、硝酸または塩酸 を主体とする水溶液中で、直流又は交流を用いて行われ る。との粗面化により、平均直径約0.5~20μmの 40 クレーターまたはハニカム状のピットをアルミニウム表 面に30~100%の面積率で生成することが出来る。 ことで設けたピットは、印刷版の非画像部の汚れ難さと 耐刷力を向上する作用がある。本発明においては、との 電気化学的粗面化処理の諸条件は特に限定されるもので はなく、一般的な条件で行うことができる。

【0017】これと組み合わされる機械的粗面化処理 は、アルミニウム合金板表面を、一般的には平均表面粗 さ0.35~1.0 µmとする目的で行われる。本発明 においては、この機械的粗面化処理の諸条件は特に制限 50 で結晶粒界を観察可能とし、偏光顕微鏡で結晶組織を写

されるものではないが、例えば特開平6-135175 号公報、特公昭50-40047号公報に記載されてい る方法に従って行うことができる。また、化学的粗面化 処理も特に制限されるものではなく、公知の方法に従う ことができる。

【0018】上記の粗面化処理に引き続き、通常はアル ミニウム合金板の表面の耐磨耗性を高めるために陽極酸 化処理が施されるが、本発明においても陽極酸化処理を 施すことが好ましい。この陽極酸化処理に用いられる電 一方30 µm未満では過度の結晶微細化を必要とするた 10 解質としては多孔質酸化皮膜を形成するものならば、い かなるものでも使用することができる。一般には硫酸、 リン酸、シュウ酸、クロム酸、またはそれらの混合液が 用いられる。それらの電解質の濃度は電解質の種類によ って適宜決められる。陽極酸化の処理条件は用いる電解 質によって変わるので一概に特定し得ないが、一般的に は電解質の濃度が1~80wt%、液温は5~70℃、電 流密度1~60A/dm²、電圧1~100V、電解時間1 0秒~300秒の範囲にあれば適当である。

> [0019]また、印刷時の汚れ性能を向上するため、 電気化学的粗面化処理及び水洗を行った後、アルカリ溶 液で軽度のエッチング処理を行ってから水洗しH、SO。 溶液でデスマットを行った後水洗し、引き続きH,SO. 溶液中で直流電解を行って陽極酸化皮膜を設けてもよ い。更に、必要に応じて、シリケート等による親水化処 理を施してもよい。

【0020】以上のようにして本発明の平版印刷版用支 持体が得られるが、この支持体はピットが均一に形成さ れており、ストリークや面質ザラツキ等の面状不良も無 く、平版印刷版とした時に良好な画質が得られる。ま た、表面も白色もしくは灰色に近い色相を呈しており、 検版作業を容易に行うことができる。尚、平版印刷版と するには、表面に感光材を塗布・乾燥して感光層を形成 すればよい。感光材は特に限定されるものではなく、通 常、感光性平版印刷版に用いられているものを使用でき る。そして、リスフィルムを用いて画像を焼き付け・現 像処理、ガム引き処理を行うことで、印刷機に取り付け 可能な印刷版とすることができる。また、髙感度な感光 層を設けると、レーザを使って画像を直接焼き付けると とも出来る。

### [0021]

【実施例】表 1 に示す組成のアルミニウム合金を用いて DC鋳造し、その鋳塊を面削した後、均熱化処理、熱間 圧延、中間焼鈍及び冷間圧延を順次行うとともに、処理 条件を変えて、表2に示す如く表面から深さ5μmの領 域に位置する結晶粒の大きさを調整したアルミニウム合 金板を作製した。結晶粒の大きさの測定は、アルミニウ ム合金板の表面をアルミナ懸濁液(粒子径0.05μ m) を用いて約1~1. 5 μmバフ研磨した後、10% HF溶液で約0.5~1.0μmエッチングを行うこと

真撮影し、写真から結晶粒の幅と長さを測定した。そし て、各アルミニウム合金板について、以下の粗面化処理 を施した。先ず、バミス懸濁液を板の表面に供給しなが らブラシグレイン処理を行い、機械的な粗面化処理を施 した。次いで、表面を水洗してから、NaOH溶液でエ ッチング処理を行い、水洗後HNO,溶液でデスマット 処理を行い、更に水洗後HNO,溶液中で、交流電解を 行うことで電気化学的粗面化処理を行った。水洗後、希 薄NaOH溶液で軽くエッチングを行い、水洗後H。S  $O_{\bullet}$ 溶液でデスマットを行った。そして、水洗後 $H_{\bullet}$ SO 10 とした。それぞれの評価結果を表2に示した。 、溶液中で直流電解を行って陽極酸化皮膜を形成して、 実施例及び比較例の支持体を作製した。

\*ピットの均一性、検版性(白色度)及び面状評価を行っ た。ビットの均一性は粗面をSEM観察して判定し、サ イズの揃っている場合を「○」、そうでない場合を 「×」とした。検版性は目視評価と白色度計を併用して 評価し、白くで画像部とのコントラストが明確に出来る 場合を「○」、過度に黒っぽい色の場合を「×」とし た。面状評価は目視でストリーク(スジ状のムラ)及び 面質ザラツキ(鮫肌状のムラ)の発生の有無を調べ、発 生していない場合を「〇」、発生している場合を「×」

[0023]

【表】】

【0022】上記の如く処理された各支持体について、\*

| 成分       | Si   | Fe   | Cu    | Mn    | Mg    | Zn    | Ti    | Al   | Ti/Cu |
|----------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Θ        | 0.06 | 0.30 | 0.017 | 0,001 | 0.001 | 0.001 | 0.03  | 99.6 | 1.8   |
| <b>②</b> | 0.10 | 0.35 | 0.015 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 99.5 | 1.5   |
| 3        | 0.15 | 0.35 | 0.006 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.03  | 99.4 | 5     |
| <b>4</b> | 0.04 | 0.32 | 0.024 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 99.6 | 0.6   |

[0024]

※20※【表2】

|       |            | 表層結晶   | 泣のサイズ   | 延解粗面化 | 検版性   | 面状 |
|-------|------------|--------|---------|-------|-------|----|
|       | 成分         | 幅 (µm) | 長さ (μm) | の均一性  | (白色度) |    |
| 変施例−1 | 0          | 140    | 2800    | 0     | 0     | 0  |
| 実施例-2 | <b>②</b>   | 6 0    | 600     | 0     | . 0   | 0  |
| 実施例-3 | <b>3</b>   | 3 5    | 150     | 0     | 0     | 0  |
| 実施例-4 | 0          | 5 0    | 500     | 0     | 0     | 0  |
| 比较例-1 | 0          | 7 0    | 800     | Δ     | ×     | 0  |
| 比较例-2 | <b>(9)</b> | 170    | 3 3 5 0 | Δ     | ×     | ×  |
| 比較例-3 | 0          | 150    | 3100    | 0     | 0     | ×  |

【0025】表2に示す通り、実施例では、結晶粒の大 きさを所定の範囲内としたことにより、電解粗面化によ り均一なピットが形成され、かつ検版性に優れ、面状に も優れた平版印刷版用支持体とすることができる。これ に対して、Ti/Cu比が本発明の範囲外である比較例 - 1 では、結晶粒の大きさが本発明の範囲内であって も、表面が黒く検版性に劣り、またピットの均一性も余 り良くない。また、結晶粒の幅及び長さ共に本発明の範 囲外である比較例-2では、ストリークと面質ザラツキ 40 の両方が発生して面状が不良であり、さらにTi/Cu 比が本発明の範囲外であることから検版性も悪く、ビッ トの均一性も余り良くない。また、結晶粒の長さが本発 明の範囲外である比較例-3では、面質ザラツキが発生 して面状を不良にしている。

【0026】以上の実施例では、粗面化処理として、機 械的粗面化処理と電気化学的粗面化処理とを組み合わせ た例を示したが、本発明は優れた電気化学的粗面化特性 を示し、かつ優れた検版性及び面状を示すものであっ て、上記の例には限定されず、電気化学的粗面化処理を 施す全ての平版印刷版用支持体に適用できることはいう までもない。

#### [0027]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 合金組成とともに、表層部における結晶粒の大きさを特 定したことにより、電気化学的粗面化処理が均一になさ れ、かつ検版性及び面状に優れた平版印刷版用支持体が 得られる。